



高孔隙率通孔泡沫金属的制备方法

文献类型: 专利

;;;

作者 王幸福

发表日期 2008

专利国别 中国

专利号 CN101333608

专利类型 发明

权利人 中国科学院固体物理研究所

是否PCT专利 是

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2009-11-11 ; 2009-11-11 ; 2009-11-11

申请日期 2008

专利申请号 CN200810122534

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1829>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 王幸福. 高孔隙率通孔泡沫金属的制备方法, 高孔隙率通孔泡沫金属的制备方法, 高孔隙率通孔泡沫金属的制备方法, 高孔隙率通孔泡沫金属的制备方法. CN101333608. 2008-01-01.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
469	115	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

